

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成16年7月15日(2004.7.15)

【公開番号】特開2003-68762(P2003-68762A)
【公開日】平成15年3月7日(2003.3.7)
【出願番号】特願2001-348882(P2001-348882)
【国際特許分類第7版】
H 0 1 L 21/337
H 0 1 L 29/808
【F I】
H 0 1 L 29/80 C

【手続補正書】
【提出日】平成15年6月20日(2003.6.20)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0056
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0056】

また、p型エピタキシャル層6Aの不純物濃度(N_A)、および、基板深さ方向の厚み(d_p)と、n型エピタキシャル層3Aの不純物濃度(N_D)、および、基板深さ方向の厚み(d_n)との関係において、 $d_p = d_n$ の場合には、 $2 N_A = N_D$ に設けられ、 $2 d_p = d_n$ の場合には、 $(N_A) = (N_D)$ に設けられるようにしている。